₹

MENU SEARCH INDEX DEPAIL BACK NEXT

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-095241

(43)Date of publication of application: 12.04.1996

(51)Int.CI.

G03F 7/027 C08F 2/48 C08L 33/02 G03F 7/004 G03F 7/028 G03F 7/033 H05K 3/06 H05K 3/18

(21)Application number: 06-227776

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

22.09.1994

(72)Inventor: TACHIKI HIDEYASU

SAWABE MASARU

NAKAMURA MITSUYOSHI

TACHIKI SHIGEO IMAIZUMI JUNICHI KATO MATSUO

MASAOKA KAZUTAKA

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND PHOTOSENSITIVE ELEMENT USING SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a photosensitive resin compsn. excellent in followup ability and adhesion even to a substrate having high surface roughness and not causing exudation from the edge faces of a roll even when a photosensitive element using the resin compsn. is fed in a roll shape and to provide a photosensitive element using the resin compsn. CONSTITUTION: This photosensitive resin compsn. contains 100 pts.wt., in total, of 40–80 pts.wt. film property imparting polymer made of a vinyl copolymer having carboxyl groups and 20–60 pts.wt. crosslinking agent having an ethylenically unsatd. bond and 0.01–20 pts.wt. photopolymn. reaction initiator which generates free radicals under active rays. This resin compsn. has 20–100 MPa.sec viscosity at 30° C and 10–70kPa.sec viscosity at 80° C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-95241

(43)公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G03F 7/027	511			
CO8F 2/48	MDH			
C08L 33/02	LHR			
G03F 7/004	5 1 2	•		
7/028				
		審查請求	來精 來請未	項の数7 OL (全 9 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特廢平6-227776	<u> </u>	(71) 出願人	. 000004455
				日立化成工業株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)9	月22日		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
			(72)発明者	立木秀康
				茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
				成工業株式会社茨城研究所内
		•	(72)発明者	次辺 賢
				茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
	•			成工業株式会社茨城研究所内
			(72)発明者	中村 三佳
				茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
				成工業株式会社茨城研究所内
			(74)代理人	弁理士 若林 邦彦
				最終頁に統く

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント

(57)【要約】

【目的】 表面粗さの大きい基材に対しても追従性及び 密着性に優れ、かつ、感光性エレメントをロール状で供 給しても、感光性樹脂組成物がロール端面からしみ出す ととのない感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エ レメントを提供する。

【構成】 カルボキシル基含有ビニル系共重合体からな るフィルム性付与ポリマ40~80重量部、エチレン性 不飽和結合を持つ架橋剤20~60重量部及び活性線に より遊離ラジカルを生成する光重合反応開始剤0.01 ~20重量部(フィルム性付与ポリマと架橋剤の総計が 100重量部となる量で用いる)を含む感光性樹脂組成 物であって、30℃での粘度が、20~100MPa·se c. 80 C での粘度が10~70 kPa·secである感光性樹 脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント。

(特許請求の範囲)

(請求項1) カルボキシル基含有ビニル系共重合体か らなるフィルム性付与ポリマ40~80重量部、エチレ ン性不飽和結合を持つ架橋剤20~60重量部及び活性 線により遊離ラジカルを生成する光重合反応開始剤0. 01~20重量部(フィルム性付与ポリマと架橋剤の総 計が100重量部となる量で用いる)を含む感光性樹脂 組成物であって、30℃での粘度が、20~100MPa・ sec、80℃での粘度が10~70kPa·secである感光性 樹脂組成物。

【請求項2】 エチレン性不飽和結合を持つ架橋剤が、 30~80°Cに融点を持つ化合物を含有するものである 請求項1記載の感光性樹脂組成物。

【請求項3】 30~80°Cに融点を持つ化合物が、ト リス (アクリロキシエチル) イソシアヌレート、メトキ シポリエチレングリコール1000メタクリレート、ボ リエチレングリコール 1000 ジメタクリレート、4-(2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジニル) メタク リレート、ビスフェノール系エポキシアクリレート、ウ レタンアクリレート系単量体(分子量1,000以上) の内の1種類又は2種類以上である請求項2記載の感光 性樹脂組成物。

【請求項4】 カルボキシル基含有ビニル系共重合体か らなるフィルム性付与ポリマが、30~80℃に結晶化 温度を持つ結晶性ポリマを含有するものである請求項1 記載の感光性樹脂組成物。

【請求項5】 結晶性ポリマが、一般式(1) (化1)

$$CH_{2}=C \left\langle \begin{array}{c} R \\ CO(CH_{2})_{n}CH, \end{array} \right. \tag{1}$$

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、nは12~ 24の整数である)で表されるモノマを共重合させたボ リマである請求項4記載の感光性樹脂組成物。

【請求項6】 エチレン性不飽和結合を持つ架橋剤が、 30~80℃に融点を持つ化合物を含有するものであ り、かつカルボキシル基含有ビニル系共重合体からなる フィルム性付与ポリマが、30~80°Cに結晶化温度を 持つ結晶性ポリマを含有するものである請求項1記載の 40 感光性樹脂組成物。

【請求項7】 請求項1、2、3、4、5又は6記載の 感光性樹脂組成物の層を支持体上に積層してなる感光性 エレメント。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は感光性樹脂組成物、更に 詳しくは印刷配線板の製造、金属の精密加工等に用いら れるエッチングレジスト又はめっきレジストとして、特 に優れた凹凸追従性と作業性を有する感光性樹脂組成物 50 40~80重量部、エチレン性不飽和結合を持つ架橋剤

及びこれを用いた感光性エレメントに関する。 [0002]

【従来の技術】印刷配線板の製造、金属の精密加工等の 分野において、エッチング、めっき等の基材の化学的、 電気的手法を用いる際に、レジスト材料として感光性樹 脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントを使用する てとが知られている。

感光性エレメントとしては支持体 上に感光性樹脂組成物を積層したものが広く使用されて いる。従来、印刷配線板の製造法には、テンティング法 10 とめっき法という2つの方法がある。テンティング法 は、チップ搭載等のためのスルーホールをレジストで保 護し、エッチング、レジスト剥離を経て、電気回路の形 成を行うのに対し、めっき法は、電気めっき等によって スルーホールに銅を折出させ、はんだめっきで保護し、 レジスト剥離、エッチングによって電気回路の形成を行 う方法である。通常感光性エレメントは、加熱ロールに よって加熱されて銅張積層板に積層され、露光、現像を 経て銅面上にレジスト回路が形成される。との場合、銅 面に対する感光性樹脂組成物の密着性あるいは追従性が 20 十分でないと、テンティング法においてはエッチングの 際に電気回路の欠けや断線が起こり、めっき法において は、密着不良の部分にめっき液の浸透が起とり、めっき もぐりあるいは電気回路のショートを誘発する。

【0003】一方、従来の銅張積層板の表面粗さは3~ 5μmであったが、近年、銅張積層板の製造コスト低減 のため、 $7.5\sim12\mu m$ の表面粗さを有する基材が市 販されている。特に表面粗さの大きい基材に、従来の感 光性エレメントを積層する場合、感光性樹脂組成物の基 材に対する密着性、追従性は更に悪化し、欠け、断線、 30 ショート不良が増加し、ブリント配線板の製造収率を著 しく低下させる。との問題を解決する手段の1つとし て、感光性樹脂組成物を軟質化して流動性を増加させる 方法が考えられる。しかし、感光性エレメントに張力を かけ、ロール状で供給する際、感光性樹脂組成物が軟質 であると感光性樹脂組成物がロール端面より外部にしみ 出し、積層時、定常的に感光性エレメントを繰り出すて とが困難になるばかりか、しみ出した部分が基板上に転 写し、現像残りとなり、プリント配線板の製造収率を著 しく低下させる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した従 来の技術の問題点を解消し、表面粗さの大きい基材に対 しても追従性及び密着性に優れ、かつ、感光性エレメン トをロール状で供給しても、感光性樹脂組成物がロール 端面からしみ出すことのない感光性樹脂組成物及びこれ を用いた感光性エレメントを提供するものである。

[0005]

【課題を達成するための手段】本発明は、カルボキシル 基含有ビニル系共重合体からなるフィルム性付与ポリマ 20~60重量部及び活性線により遊離ラジカルを生成する光重合反応開始剤0.01~20重量部(フィルム性付与ボリマと架橋剤の総計が100重量部となる量で用いる)を含む感光性樹脂組成物であって、30℃での粘度が、20~100MPa·sec、80℃での粘度が10~70kPa·secである感光性樹脂組成物及びこの感光性樹脂組成物の層を支持体上に積層してなる感光性エレメントに関する。

【0006】以下、本発明を詳述する。ロール状に巻いた感光性エレメントの端面から感光性樹脂組成物がしみ 10出すことを1カ月以上防止する点から、30℃における感光性樹脂組成物の粘度が20MPa·sec以上であることが必要であり、25MPa·sec以上であることが好ましい。また、30℃における感光性樹脂組成物の粘度は100MPa·sec以下であることが必要であり、80MPa·secであることが好ましい。粘度が100MPa·secを超えると感光性エレメントを切断する時に感光性樹脂組成物の破片が発生し、この破片が積層基板に付着して露光不良や現像残り等を引き起こす。

【0007】感光性エレメントを加熱ロールで加熱して 20 基板にラミネートする時に基板の12μmの凹凸まで追 従させる点から、80°Cにおける感光性樹脂組成物の粘 度が70kParsec以下であることが必要であり、50kPa ·sec以下であることが好ましい。また、80℃における 感光性樹脂組成物の粘度は10 kPa·sec以上であること が必要であり、15 kPa·sec以上であることが好まし い。80℃における感光性樹脂組成物の粘度が10kPa・ sec未満になると感光性エレメントを加熱ロールで加熱 して銅張積層板等に積層する際に、感光性樹脂組成物が 加熱ロールを汚染し、積層不良を引き起とす。以上のよ うに、感光性樹脂組成物の粘度は、30℃で20~10 OMPa·secとされ、好ましくは25~80MPa·secであ り、80°Cで10~70kPa·secとされ、好ましくは1 5~50 kPa·secである。なお、上記の粘度は、直径7 m m、厚さ2mmの該感光性樹脂組成物試料の厚さ方向に3 0 ℃では20g重の圧力を、80℃では2g重の圧力を 加えて厚さの変化速度を測定し、この変化速度からニュ ートン流体を仮定して粘度に換算した値である。

【0008】本発明による感光性樹脂組成物は、カルボキシル基含有ビニル系共重合体からなるフィルム性付与 40ボリマ(以下、単にフィルム性付与ポリマとする)40~80重量部、エチレン性不飽和結合を持つ架橋剤が(以下、単に架橋剤とする)20~60重量部の範囲で、フィルム性付与ポリマと架橋剤の総計が100重量部となる量で用いる。この範囲外の配合では、感光性樹脂組成物の粘度を30℃で20~100MPa·sec、80℃で10~70kPa·secの範囲とすることが困難になる。従来の感光性樹脂組成物では、30℃の粘度と80℃の粘度との差が十分ではなく、30℃の粘度を20~100MPa·secの範囲にし、かつ、80℃の粘度を1050

~70 kPa·secの範囲にすることが困難であった。とれに対し、本発明によれば、例えば、架橋剤として30~80℃に融点を持つ架橋剤とフィルム性付与ポリマとして30~80℃に結晶化温度を持つ結晶性ポリマの一方又は両方を用いることにより、感光性樹脂組成物の30℃と80℃の粘度の差を大きくすることができ、30℃での粘度を20 MPa·sec以上、100 MPa·sec以下にし、かつ、80℃での粘度を70 kPa·sec以下、10 kPa·sec以上にすることができる。なお、本発明では、分子量に幅のある架橋剤の融点及び結晶性ポリマの結晶化温度は、粘度の変化が最も大きくなる温度を指すこととする。

【0009】本発明における架橋剤は、特に制限はない が、感度が高いという点から、メタクリレート単量体ま たはアクリレート単量体の使用が好ましい。感光性樹脂 組成物の粘度調整の点から30~80°Cに融点を持つ架 橋剤の使用が好ましく、そのようなものとしては、例え は、トリス (アクリロキシエチル) イソシアヌレート、 トリス (メタクリロキシエチル) イソシアヌレート、メ トキシポリエチレングリコール1000メタクリレー ト、ポリエチレングリコール1000ジメタクリレー ト、ポリスチリルエチルメタクリレート、4-(2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジニル) メタクリレー ト、ピスフェノールAジメタクリレート、ピスフェノー。 ル系エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート等が 挙げられ、中でもトリス(アクリロキシエチル)イソシ アヌレート、メトキシポリエチレングリコール1000 メタクリレート、ポリエチレングリコール1000ジメ タクリレート、4-(2,2,6,6-テトラメチルビ ペリジニル) メタクリレート、ピスフェノール系エポキ シアクリレート、ウレタンアクリレート系単量体(分子 量1,000以上)が好ましく、トリス(アクリロキシ エチル) イソシアヌレート、ポリエチレングリコール1 000ジメタクリレート、4-(2, 2, 6, 6-テト ラメチルピペリジニル) メタクリレートがより好まし い。これらの架橋剤の使用は、フィルム性付与ポリマが 30~80℃に結晶化温度を持たない場合特に有効であ り、1種で又は2種以上を組み合わせて用いられる。3 0~80 Cに融点を持つ架橋剤を使用する場合、全架橋 剤の1~90重量%となるように使用することが好まし く、2~75重量%となるように使用することがより好 ましい。90重量%を超えると、感光性樹脂組成物の3 O°Cでの粘度が大きくなりすぎる傾向があり、1重重% 未満では30℃と80℃の粘度差を十分に大きくする効 果が小さくなる傾向がある。

【0010】本発明における架橋剤として融点が30℃ 未満の架橋剤を用いることもでき、そのようなものとしては、従来、光重合性モノマとして知られているものを全て用いることができる。このような架橋剤には、ポリ 50 エチレングリコールジ(メタ)アクリレート(エチレン

基の数が2~14のもの)、トリメチロールプロバンジ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロバンエトキ シトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロバン プロポキシトリ (メタ) アクリレート、テトラメチロー ルメタントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロール メタンテトラ (メタ) アクリレート、ポリプロピレング リコールジ(メタ)アクリレート(プロピレン基の数が 2~14のもの)、ジベンタエリスリトールベンタ(メ タ) アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサ (メ 10 タ) アクリレート、ビスフェノールAポリオキシエチレ ンジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールAジオキシ エチレンジ (メタ) アクリレート、ピスフェノールAト リオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、ビスフェノ ールAデカオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、グ リシジル基含有化合物にα、β-不飽和カルボン酸を付 加して得られる化合物、例えば、トリメチロールプロバ ントリグリシジルエーテルトリ (メタ) アクリレート、 ビスフェノールAジグリシジルエーテルジアクリレー ト、多価カルボン酸、例えば、無水フタル酸等と水酸基 20 及びエチレン性不飽和基を有する物質、例えば、βーヒ 下ロキシエチル (メタ) アクリレート等とのエステル化 物、アクリル酸又はメタクリル酸のアルキルエステル、 例えば、(メタ) アクリル酸メチルエステル、(メタ) アクリル酸エチルエステル、(メタ)アクリル酸プチル エステル、(メタ) アクリル酸2-エチルヘキシルエス テルなどを挙げることができ、ビスフェノールAポリオ キシエチレンジメタクリレート、ポリプロピレングリコ ールジアクリレートが好ましい。とれらの化合物は1種 で又は2種以上を組み合わせて用いられる。

【0011】本発明で用いるフィルム性付与ポリマは、 特に制限はないがビニル共重合によって得られる共重合 体であり、カルボキシル基を持つことが必須である。感 光性樹脂組成物の粘度調整の点からフィルム性付与ポリ マが30~80°Cに結晶化温度を持つ結晶性ポリマであ ることが好ましい。また、結晶性ポリマが、一般式 (1)

[化2]

$$CH_{2} = C \left\langle \begin{array}{c} R \\ C O \left(C H_{2} \right)_{n} C H_{2} \end{array} \right|$$

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、nは12~ 24の整数である)で表されるモノマを共重合させたポ リマであることが好ましい。フィルム性付与ポリマの合 成には、(a)アクリル酸、メタクリル酸、フマル酸、 ケイヒ酸、クロトン酸、イタコン酸等のカルボキシル基 を持つビニル重合性単量体、(b)一般式(I)で表さ れるモノマ、(c)上記以外の単量体で、メチル(メ タ)アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、n - 50 アントラキノン等のアントラキノン類、2 - クロロチオ

プロピル (メタ) アクリレート、ブチル (メタ) アクリ レート、ラウリル (メタ) アクリレート、2-エチルへ キシル (メタ) アクリレート、ビニルトルエン、N-ビ ニルビロリドン、αーメチルスチレン、2′-ヒドロキ シエチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリ レート、アクリルアミド、アクリロニトリル、ジメチル アミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルア クリレート等のビニル重合性単量体などが用いられる。 【0012】(a)成分の使用量は5~40重量%とす ることが好ましく、10~30重量%とすることがより 好ましい。(a)成分が5重量%未満であるとアルカリ 現像性が劣る傾向があり、40重量%を超えると耐現像 液性が低下する傾向がある。(b)成分の使用量は、3 0~80℃に融点を持つ架橋剤を用いる場合0~95重 量%とすることが好ましく、30~80℃に融点を持つ 架橋剤を用いない場合には高分子量体に30~80°Cの 結晶化温度を持たせるために40重量%以上とすること が好ましく、50重量%以上とすることがより好まし い。また、(b)成分の一般式(I)中の炭素数nは1 2~24であり、炭素数nが12未満では、結晶化温度 が30℃未満となったり結晶性を示さなくなったりする ことがあり、24を超えると結晶化温度が80℃より高 くなることがある。(c)成分の使用量は(a)、 (b) 及び(c) 成分の総量が100重量%となるよう。 に適宜決定される.

【0013】フィルム性付与ポリマの重量平均分子量 は、10,000~300,000とすることが好まし く、20,000~150,000とすることがより好 ましい。重量平均分子量が小さすぎると可撓性、テンデ 30 ィング性が悪化する傾向があり、大きすぎると現像性、 剥離片形状が悪化する傾向がある。上記のフィルム性付 与ポリマは1種で又は2種以上を組み合わせて用いられ るが、融点が30~80°Cである架橋剤を用いない場合 には30~80 Cに結晶化温度を有するフィルム性付与 ポリマを必須成分とし、フィルム性付与ポリマ総量の5 重量%以上の割合で用いるのが好ましく、10重量%以 上用いるのがより好ましい。結晶性ポリマの割合が5重 量%未満では、感光性樹脂組成物の30℃と80℃の粘 度差を十分に大きくすることが困難になる傾向がある。 40 本発明の感光性樹脂組成物は、架橋剤が、30~80℃ に融点を持つ化合物を含有するものであり、かつフィル ム性付与ポリマが、30~80℃に結晶化温度を持つ結 晶性ポリマであることが粘度調整等の点から好ましい。 【0014】本発明に用いる光重合反応開始剤には、特 に制限はなく、従来知られているものを用いることがで きる。例えば、ベンゾフェノン、4、4′-ジメチルア ミノベンゾフェノン、4、4′-ジエチルアミノベンゾ フェノン、4、4′-ジクロルベンゾフェノン等のベン ゾフェノン類、2-エチルアントラキノン、t-ブチル

キサントン、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイ ソプロピルエーテル、ベンジル、2、4、5-トリアリ ルイミダゾール二量体 (ロフィン二量体) 等の1種又は 2種以上が用いられる。光重合反応開始剤の使用量は、 フィルム性付与ポリマと架橋剤の総量100重量部に対 し、0.01~20重量部とされ、0.05~10重量 部とされることがより好ましい。この使用量が少なすぎ ると、十分な光感度が得られず、多すぎると露光の際に 組成物の表面での光吸収が増加して内部の光硬化が不十 分となる。なお、本発明による感光性樹脂組成物には、 染料、可塑剤、顔料、難燃剤、安定剤等を必要に応じて 添加するとともできる。また、密着性付与剤を使用する ととも可能である。

【0015】次に本発明の感光性エレメントについて詳 細に説明する。本発明の感光性エレメントは、公知の方 法で製造され、例えば、感光性樹脂組成物をメチルエチ ルケトン、トルエン、塩化メチレン等の有機溶剤に均一 に溶解させ、この溶液を支持体フィルム上にナイフコー ト法、ロールコート法、スプレーコート法等で塗布し、 乾燥した後、剥離可能なカバーフィルムを積層するとと 20 によって得られる。感光性エレメントの感光層の厚さ は、通常10~100 µmとされる。また、感光層中の 残存溶剤量は、特性保持のために2重量%以下に抑える ことが好ましい。

【0016】本発明に用いられる支持体フィルムは、感 光性エレメントの製造時に必要な耐熱性、耐溶剤性を有 していることが好ましく、ポリエステルフィルム、ポリ イミドフィルム、ポリアミドフィルム、ポリプロピレン フィルム、ポリスチレンフィルム等、公知のフィルムが 用いられる。また、剥離可能なカバーフィルムにはポリ 30 エチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム等、公知の フィルムが用いられ、感光性樹脂組成物と支持体フィル ムとの接着力よりも、感光性樹脂組成物とカバーフィル ムとの接着力の方が小さいものであればよい。本発明の 感光性エレメントは、通常はロール状に巻いて供給さ れ、カバーフィルムを剥離した後、加熱ロール等によっ て加熱されて銅張積層板等に積層される。その後、既知 の方法、例えば、活性光線でネガマスクを通して積層さ れた感光層が像的に露光され、現像され、さらに好まし くは活性光線で露光されて、該銅張積層板等にレジスト 40 バターンが形成される。

【0017】また、本発明の感光性樹脂組成物の溶液を ディップコート法、フローコート法等の方法で銅張積層 板等に直接塗布し、溶剤を乾燥後、直接あるいはポリエ ステルフィルム等の活性光に透明なフィルムを積層後、 前記の感光性エレメントの場合と同様にして、ネガマス クを通して像的に露光し、現像し、さらに好ましくは活 性光の露光をすることによっても前記と同様にレジスト パターンを形成できる。

[0018]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明はこれによって制限されるものでは

【0019】(結晶性ポリマの製造)

合成例1

トルエン500mlをフラスコに入れ、85℃に昇温し 1時間放置した。その後、アクリル酸16.6g、2-エチルヘキシルアクリレート14.0g、ステアリルア クリレート70.8g及びアゾピスイソブチロニトリル 0.208をトルエン31.2gに溶解したものを4時 間掛けて滴下し、反応させた。次いで、メチルセロソル プ7.1gを加え、2時間保温し、アクリル酸0.6g 及びアゾビスイソブチロニトリル0.54gをトルエン 4.8gに溶解したものを反応溶液に加え、さらに2時 間保温した。その後、アゾビスイソブチロニトリル〇、 024gをメチルセロソルブ1.2gに溶解した溶液を 添加して、5時間保温した後、ハイドロキノン0.01 gをメチルセロソルブ0.2gに溶解した溶液を加え、 冷却し、結晶性ポリマ(K1)を得た。

【0019】合成例2

トルエン500mlをフラスコに入れ、85℃に昇温し、 1時間放置した。その後、エチルアクリレート20.0 g、ステアリルアクリレート70.0g、アクリル酸1 0.5g及びアゾビスイソブチロニトリル0.20gを トルエン31.2gに溶解したものを4時間掛けて滴下 し、反応させた。2時間保温した後、ヒドロキシエチル アクリレート0.6g及びアゾビスイソブチロニトリル 0.54gをトルエン4.8gに溶解したものを反応溶 液に加え、さらに2時間保温した。その後、アゾビスイ ソブチロニトリル0.024gをトルエン1.2gに溶 解した溶液を添加して、5時間保温した後、ハイドロキ ノン0.01gをトルエン0.2gに溶解した溶液を加 え、冷却し、結晶性ポリマ (K2)を得た。結晶性ポリ マ(K1)及び(K2)は、不揮発分がそれぞれ37. 8重量%及び40.5重量%であり、重量平均分子量が それぞれ76,000及び78,000であった。ま た、不揮発分の結晶化温度は、(K1)が41°C、(K 2)が40℃であった。

【0020】(非結晶性ポリマの製造)

合成例3

メチルセロソルプ/トルエン=3:2(重量比)の溶液 (以下、溶液Aと称する)500mlをフラスコに入れ、 85℃に昇温し、1時間放置した。その後、メタクリル 酸23.7g、メタクリル酸メチル46.8g、アクリ ル酸エチル31.2g、アクリル酸2-エチルヘキシル 5g及びアゾビスイソブチロニトリルO.17gを 溶液A31.2gに溶解したものを4時間掛けて滴下 し、反応させた。次いで、メチルセロソルブ7.1gを 加え、2時間保温し、メタクリル酸0.6g及びアゾビ

50 スイソプチロニトリル 0.54gを溶液 A4.8gに溶

10

*30~80°Cに融点を持つ架橋剤として表1に示す架橋

剤を使用し、融点が30°C未満の架橋剤にはBPE-1

0 (ピスフェノールAポリオキシエチレンジメタクリレ

ート、新中村化学株式会社製)を使用した。表2、表3

及び表4に示す配合(単位は重量部)で感光性樹脂組成

物溶液を調製し、各々の溶液を厚さ20μmのポリエチ

レンテレフタレートフィルム (PET) に乾燥後の膜厚

が 40μ mとなるように塗工し、乾燥し、厚さ 35μ m

のポリエチレンフィルムで被覆して感光性エレメントを

解したものを反応溶液に加え、さらに2時間保温した。その後、アゾビスイソブチロニトリル0.024gをメチルセロソルブ1.2gに溶解した溶液を添加して、5時間保温した後、ハイドロキノン0.01gをメチルセロソルブ0.2gに溶解した溶液を加え、冷却した。得られた重合体は不揮発分が38.5重量%、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによって測定し、標準ポリスチレンの検量線を用いて換算した値である。

【0021】(感光性エレメントの製造)

10 得た。 【0022】

* 【表1】

実施例1~17及び比較例1~4

表 1 30~80℃に融点を持つ架構剤

24 ± 00 000	- mora Coo Society	
架 橨 剤	商品名(製造会社)	点 嬀
トリス(アクロキシエチル)イソシアヌレ ート	FA-731A (日立化成工業(株))	53℃
4-(2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジニル)メタクリレート	FA-712HM (日立化成工業(株))	58℃
メトキシポリエチレングリコール100 0メタクリレート	M-230G (新中村化学工業(株))	35℃
ポリエチレングリコール1000ジメタ クリレート	23G (新中村化学工業(株))	35℃
ビスフェノール系エポキシアクリレート (13)	VR90 (昭和高分子(株))	50℃
ウレタンアクリレート (12)	U-180-A (新中村化学工業(株))	40℃
ウレタンアクリレート	CN953 (サートマーカンパニー)	45℃

[0023]

※ ※ [表2]

妻 :

	実施例 1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例 5	実施例 6	実施例7	実施例8	実施例9
非結晶性ポリマ	6 3	6 1	70	6.9	6 0	6 4	64	6 2	6.6
結晶性ポリマ(KI)	-		_	_		_		_	
結晶性ポリマ (K2)	-	_			_		<u> </u>		
FA-731A	20		_				_	15	
FA-712HM		5					_	2	2
M-230G	_	_	17			_			
2 3 G	_	-	_	20			_	_	16
V R - 9 0		-	_		14				
U-108-A			_	_		26	-		
CN 9 5 3					-		26	_	_
BPE-10	1 7	3 4	13	1 1	2 6	1 0	10	2 1	1 6
ベンゾフェノン	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
タエチルフミノベンソフェノン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ロイコクリスタンパイナレット	1.0	1.0	1 - 0	1.0	1. 0	1.0	1.0	1.0	1.0
トリプロモメチルフェニルスルネン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
オルネキシベンゾトリアソール	0.1	0.1	0.1	0.1	0. 1	0.1	0.1	0.1	0.1
マラカイドグリーン	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
アセトン	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
トルエン								10.0	

		#2 3					
実施例10	実施例1	実施例!	実施例13	実施例14	実施例1	医寒瓶例1	寒笼例17
_	4.0	20	2 0	5 2	5 0	3 0	3 0
6 6	T -	4 3	4 2	-	-	2 2	2 3
_	2 6	 	-	1 6	16	1 2	1 2
_		10	 			10	
_			3	 		2	2
			~	15	_	-	
		-			1 5	 	16
			-		_		
_		-	_				
-		_	_			 	
34	3 4	2 7	3 5	17	19	2 4	1 7
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5			4.5
0.1	0 . 1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		0.03
15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	- 6 6 - - - -	-	実施例10実施例11 実施例11 - 40 20 66 - 43 - 26 - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 34 27 4.5 4.5 4.5 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	実施例10 実施例11 実施例12 実施例12 - 40 20 20 66 - 43 42 - 26 - - - - 10 - - - - 3 - - - -	実施例10 実施例12 実施例13 実施例14 - 40 20 20 52 66 - 43 42 - - 26 - - 16 - - 10 - - - - - 3 - - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	実施例10 実施例11 実施例12 実施例13 実施例14 実施例14 - 40 20 20 52 50 66 - 43 42 - - - 26 - - 16 16 - - 10 - - - - - - 3 - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	実施例10 実施例12 実施例13 実施例14 実施例15 実施例16 - 40 20 20 52 50 30 66 - 43 42 - - 22 - 26 - - 16 16 12 - - 10 - - - 10 - - - 3 - - 2 - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[0025]

* * [表4]

•	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4
非結晶性ポリマ	7 2	6 7	6.2	5.5
結晶性ポリマ(K1)	-	-	-	
結晶性ポリマ(K2)	l –	-		_
FA-731A	-			_
FA-712HM	-	<u> </u>	-	-
M-230G	_	_		
2 3 G		· – –	-	-
VR-90				
U-108-A			<u> </u>	
CN 9 5 3	_		_	_
BPE-10	28	3 3	3 8	4 5
ペンゾフェノン	4.5	4.5	4.5	4.5
ダエチルアミノベンソフェノン	0.1	0.1	0.1	0. l
ロイコクリスタルパイオレット	1.0	1.0	1.0	1.0
トリプロモメチルフュニルスルホン	1.0	1.0	1.0	1.0
オルボキシベンソトリフソール	0.1	0.1	0.1	0.1
マラカイドグリーン	0.03	0.03	0.03	0.03
アセトン	15.0	15.0	15.0	15.0
トルエン	10.0	10.0	10.0	10.0

【0026】得られた感光性エレメントについて、次に 示す試験を行い、得られた結果を表5、表6及び表7に 示した。

【0027】(1)加熱ロール汚染

ラミネート速度1.5m/分、ロール温度110℃及び ロールのシリンダー圧力4kgf/cmで設定し、幅60cm の感光性エレメント20mを50cm×50cmの基板に順 次ラミネートした後、加熱ロール表面を観察し、感光性 50 さの減少速度を求めた。この減少速度からニュートン流

樹脂組成物の付着の有無を調べ、結果を表5、表6及び 表7に示した。

【0028】(2)粘度

感光性エレメントを基材上に50回連続して積層し、直 径7mmのリングで打ち抜いて、厚さ2mm、直径7mmのサ ンプル片を作成した。このサンプルを30℃及び80℃ で厚さ方向にそれぞれ20g及び2gの荷重をかけ、厚

*【数1】

14

体に対する関係式(下記式)、を用いて粘度を計算し、 結果を表5、表6及び表7に示した。

$$\mu = \frac{2FZ^3}{3\pi R^4} / \frac{dZ}{dt}$$

選及 度さ方向にかけた力 度さ

[0029](3)追従性

35μm厚の銅箔を積層したガラスエポキシ基材(日立 0 cmの長さの傷を、その深さを1本ごとに順次深くして (1~20 µm)、複数本形成した。 これらの傷は連続 荷重式引掻き器(HEIDON(株)製)を使用し荷重を 変えて形成した。次に、その銅面上に感光性エレメント をラミネート速度1.5m/分、ロール温度110℃及 びロールのシリンダー圧力 4 kgf/gml の条件でラミネー トした。次に、100μmライン幅のネガティブ像を形 成するネガマスクを基材の傷の長さ方向と直角に交差す る方向に置き、高圧水銀灯で露光した。ついで、PET を除去し、現像処理し、基材上にレジスト像を得た。さ 20 らに、塩化第二銅エッチング液(50℃、スプレー圧力 3 kgf/cm²) を60秒間スプレーしてレジストで保護さ れていない部分の銅を溶解し、基材上に銅のラインを形 成した。基材上の傷に感光性エレメントが追従していな※

※い場合はレジストと基材間に空隙があるため、レジスト と傷の交点部分でエッチング液が浸み込み、銅が溶解 化成工業(株)製、MCL-E-61)の銅箔の表面に1 10 し、銅ラインが接続しないこととなり、断線となる。こ の断線が開始する傷深さ(µm)を追従性とし、結果を 表5、表6及び表7に示した。

> 【0030】(4)感光性樹脂組成物のしみ出し 感光性エレメント50mをロール状に巻き、30℃で1 カ月放置して感光性樹脂組成物のロール端面からのしみ 出しの有無を観察し、結果を表5、表6及び表7に示し た。

【0031】(5)破片の生成

愍光性エレメントをラミネータの切断機で切断した時の 感光性樹脂組成物の破片の生成を観察し、結果を表5、 表6及び表7に示した。

[0032]

[表5]

叏 5

	-
実施側8	実施例 9
3 5	3 0
20	2 2
13	1 3
なし	なし
'なし	なし
なし	なし
	+

[0033]

【表6】

表

	実施例10	突施例1	実施例12	実施例13	夹施例14	実施例15	実施例16	实施例17
30℃での粘度 (MPa·sec)	2 6	2 5	3 0	3 5	2 5	2 8	3 5	3 0
80℃での粘度(kPa·sec)	3 0	4 0	2 0	2 1	1 7	1 8	2 0.	. 16
追従性 (µm)	1 3	1 2	13	13	1 4	1 4	1 3	1 4
感光性樹脂組成物のしみ出し	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
加熱ロール汚染	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
破片の生成	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

[0034]

* * 【表7】

	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4
30℃での粘度 (MPa·sex	120	32	8	1. 2
80℃での粘度(kPa-sec	630	220	52	8
追促性 (μm)	4	7	12	15
感光性樹脂組成物のしみ	出し なし	なし	あり	あり
加熱ロール汚染	なし	なし	なし	あり
破片の生成	あり	なし	なし	なし

【0035】表5、表6及び表7に示すように、感光性 樹脂組成物の粘度を、30°Cで20~100MPa·secの 範囲にし、かつ、80°Cで10~70kPa·secの範囲に するととにより、感光性エレメントのロール端面からの 感光性樹脂組成物のしみ出しがなく、かつ、すぐれた追 従性を得るととができる。また、とのような感光性樹脂 30 かつ、基板等に積層する時には高い凹凸追従性を示すの 組成物は例えば、30~80℃に融点を持つ結晶性ボリ マと架橋剤の一方又は両方を用いることにより得られる※

※ととがわかる。

[0036]

【発明の効果】本発明による感光性樹脂組成物を用いた 感光性エレメントでは、室温では感光性樹脂組成物が感 光性エレメントのロール端部からしみ出すととがなく、 で、従来より表面の粗い基板等を用いてブリント配線板 等を製造する時の製造収率を向上させるととができる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.*

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G03F 7/033

H05K 3/06

Н

3/18

D 7511-4E

(72) 発明者 立木 繁雄

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(72)発明者 今泉 純一

茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化 成工業株式会社結城工場内

(72)発明者 加藤 松生

茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化

成工業株式会社結城工場内

(72)発明者 正岡 和隆

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社山崎工場内